

Kle

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. April 2004 (08.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/029610 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G01N 27/30**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003123

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. September 2003 (19.09.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 43 569.3 19. September 2002 (19.09.2002) DE

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): PAULUS, Christian [DE/DE]; Tankenrainer Str. 12 E, 82362 Weilheim (DE).

(74) Anwalt: DOKTER, Eric-Michael; Viering, Jentschura & Partner, Steinsdorfstr. 6, 80538 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

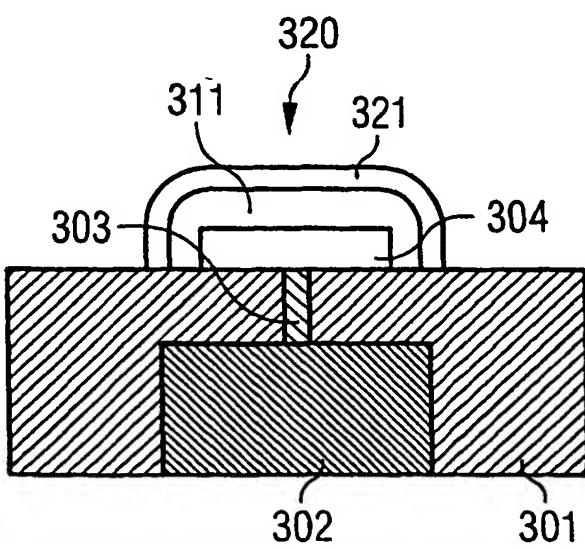
Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SWITCHING CIRCUIT ARRANGEMENT COMPRISING AN INTEGRATED REFERENCE ELECTRODE AND METHOD FOR PRODUCING SAID SWITCHING CIRCUIT ARRANGEMENT

(54) Bezeichnung: SCHALTKREIS-ANORDNUNG MIT INTEGRIERTER REFERENZ-ELEKTRODE UND VERFAHREN
ZUM HERSTELLEN DIESER SCHALTKREIS-ANORDNUNG



(57) Abstract: The invention relates to a switching circuit arrangement and a method for producing a switching circuit arrangement. Said switching circuit arrangement contains a substrate comprising an integrated switching circuit, in addition to an integrated reference electrode which is formed on the substrate and has a metal core that is at least partially surrounded by an envelope consisting of a poorly soluble salt of the metal. The integrated switching circuit is electrically coupled to the core.

(57) Zusammenfassung: Eine Schaltkreis-Anordnung und ein Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung. Die Schaltkreis-Anordnung enthält ein Substrat mit einem darin integrierten Schaltkreis. Ferner weist die Schaltkreis-Anordnung eine auf dem Substrat ausgebildete integrierte Referenz-Elektrode mit einem Kern aus einem Metall auf, der zumindest teilweise von einer Hülle aus einem schwerlöslichen Salz des Metalls umgeben ist. Der integrierte Schaltkreis ist mit dem Kern elektrisch gekoppelt.

4 | PRts

10/528504

Beschreibung**SCHALTKREIS-ANORDNUNG MIT INTEGRIERTER REFERENZ-ELEKTRODE UND VERFAHREN
ZUM HERSTELLEN DIESER SCHALTKREIS-ANORDNUNG**

5

Die Erfindung betrifft eine Schaltkreis-Anordnung und ein Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung.

10 In der chemischen und biochemischen Analysetechnik werden häufig elektrochemische Verfahren eingesetzt, um qualitative bzw. quantitative Informationen über eine Konzentration eines redoxaktiven Stoffs in einem Analyten zu gewinnen. Dabei werden häufig die Reduktions- bzw. Oxidationspotentiale der zu untersuchenden Stoffe sowie an Elektroden auftretende 15 elektrische Stromwerte ermittelt und ausgewertet.

20 Das elektrochemische Potential einer metallischen Elektrode in einer Lösung kann unter Verwendung der Nernstschen Gleichung berechnet werden, die das Potential eines Redox- Systems gemäß dem folgenden Ausdruck beschreibt:

$$E = E_0 + (RT) / (nF) \log([Ox] / [Red]) \quad (1)$$

25 Dabei ist E das elektrische Potential eines Redox-Systems, E_0 ein elektrisches Standard-Potential, R die Gaskonstante, T die absolute Temperatur, n die elektrochemische Wertigkeit, F die Faraday-Konstante, [Ox] die Konzentration der oxidierten Form und [Red] die Konzentration der reduzierten Form des Redox-Stoffes.

30

35 Aus Gleichung (1) ist ersichtlich, dass das elektrochemische Potential eines Redox-Systems von den Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer abhängt. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, ein Referenz-Potential bereitzustellen, das unabhängig von den Konzentrationsverhältnissen im Analyten einen Bezugspunkt für die elektrochemischen Potentiale bildet.

Ein derartiges Referenz-Potential wird mittels einer Referenz-Elektrode bereitgestellt.

5 Bei einer Referenz-Elektrode erster Art wird das elektrische Potential durch das elektrochemische Gleichgewicht zwischen dem Material der Elektrode und seinen Ionen in der Lösung bestimmt. Die Metallionen in der Lösung haben einen bestimmenden Einfluss auf das elektrische Potential. Ein
10 Beispiel für eine Referenz-Elektrode erster Art ist die Wasserstoff-Elektrode. Anschaulich ermöglicht bei einer Elektrode erster Art eine elektrisch leitfähige Struktur den Ladungsaustausch zwischen zwei Medien.

15 Als Referenz-Elektrode zweiter Art ist eine Anordnung bekannt, in der die Konzentration der das elektrische Potential bestimmenden Ionen durch die Anwesenheit einer schwerlöslichen gleichionigen Verbindung, welche eine zweite feste Phase liefert, festgelegt ist. Eine Referenz-Elektrode
20 zweiter Art ist ein Metall, das mit einer Schicht eines schwerlöslichen Salzes des Metalls bedeckt ist und in die Lösung eines leichtlöslichen Salzes eintaucht, das mit dem schwerlöslichen Salz ein gemeinsames Anion hat. Das Elektroden-Potential wird mittels der Aktivität der Anionen
25 des leichtlöslichen Salzes festgelegt. Beispiele für Referenz-Elektroden zweiter Art ist die Kalomel-Elektrode oder die Silber/Silberchlorid-Elektrode.

30 Eine Ausführungsform einer Silber/Silberchlorid-Elektrode weist einen mit Silberchlorid-Salz überzogenen Silber-Draht auf, der in eine Chloridionen-haltige Lösung eintaucht. Die Konzentration der Silberionen ist aufgrund der Anwesenheit der Chloridionen in der Lösung sehr klein und durch das Gleichgewicht

festgelegt.

Gemäß dem Stand der Technik werden in elektrochemischen Analyseverfahren makroskopische Referenz-Elektroden,

5 insbesondere eine Silber/Silberchlorid-Elektrode, verwendet, die mit dem Analyten in Wirkkontakt gebracht werden. Typische Abmessungen derartiger Elektroden reichen von mehreren Zentimetern bis zu wenigen Millimetern.

10 In **Fig.1** ist eine elektrochemische Experimentier-Anordnung 100 gemäß dem Stand der Technik gezeigt. In einem Behälter 101 ist ein Analyt 102 eingefüllt, der mittels Arbeits-Elektroden 103, 104 elektrochemisch untersucht wird. Die erste Arbeits-Elektrode 103 ist mit einer Stromversorgung 105 gekoppelt, wohingegen die zweite Arbeits-Elektrode 104 mit einem Amperemeter 106 gekoppelt ist. Ferner ist zwischen die erste Arbeits-Elektrode 103 und einem mit Silberchlorid-Material überzogenen Silberdraht 110 einer Silber/Silberchlorid-Elektroden-Anordnung 109 ein Voltmeter 107 geschaltet. Mittels einer dünnen Kapillare 108 ist der Analyt 102 mit der Silber/Silberchlorid-Elektroden-Anordnung 109 in Wirkkontakt gebracht. Aufgrund der Funktionalität der Silber/Silberchlorid-Elektroden-Anordnung 109 ist dem Analyt 102 der elektrochemischen Experimentier-Anordnung 100 ein elektrisches Referenz-Potential bereitgestellt. Anschaulich ist die Experimentier-Anordnung zum Untersuchen des Analyten 102 eingerichtet, mittels der Silber/Silberchlorid-Elektroden-Anordnung 109 wird für die Untersuchung ein Referenz-Potential bereitgestellt.

30 Allerdings weist die in Fig.1 gezeigte Silber/Silberchlorid-Referenz-Elektrode 109 den Nachteil auf, dass ein erhebliches Mindestvolumen des Analyten 102 erforderlich ist, um die makroskopische Referenz-Elektrode zuverlässig mit dem Analyten 102 in Wirkkontakt zu bringen. Ferner ist der mechanische Aufbau der Silber/Silberchlorid-Elektroden-Anordnung 109 aufwändig, weshalb derartige Referenz-

Elektroden nur in Laborsystemen zur Anwendung kommen. Insbesondere für biosensorische Anwendungen ist die Silber/Silberchlorid-Elektroden-Anordnung 109 ungeeignet, da in der Biologie in der Regel nur geringe Probenvolumina zur 5 Verfügung stehen.

Im Weiteren wird bezugnehmend auf Fig.2 eine aus [1] bekannte Sensor-Anordnung 200 für elektrochemische Messungen beschrieben, die eine Referenz-Elektrode aufweist.

10

Die Sensor-Anordnung 200 weist eine Dimension von 8mm mal 50mm auf und hat eine Arbeits-Elektrode 201, eine Gegen-Elektrode 202 und eine Referenz-Elektrode 203. Ferner sind Kontaktierungen 204 bereitgestellt, mittels welcher die 15 Sensor-Anordnung 200 mit einem Steuer-Schaltkreis koppelbar ist. Die Sensor-Anordnung 200 weist eine in der Elektrochemie übliche Drei-Elektroden-Anordnung mit den Elektroden 201, 202, 203 auf und ist unter Verwendung eines Siebdruck-Verfahrens hergestellt. Die Arbeits-Elektrode 201 ist aus 20 Kohlenstoff, wohingegen die Gegen-Elektrode 202 und die Referenz-Elektrode 203 jeweils als Silber/Silberchlorid-Elektrode ausgebildet ist.

Um die Konzentration eines Analyten zu ermitteln, wird der 25 Analyt auf die Elektroden 201 bis 203 pipettiert, wobei ein Volumen von mindestens 15 μ l erforderlich ist. Derartige Probenvolumina stehen insbesondere bei biologischen Untersuchungen bei ausreichend starker Probenkonzentration häufig nicht zur Verfügung.

30

In miniaturisierten Systemen wird häufig ein chlorierter Silberdraht als Referenz-Elektrode eingesetzt, da ein solcher in relativ geringer Abmessung ausgebildet werden kann. Hierbei wird ein Silber-Draht oder ein versilberter 35 Platindraht oberflächlich chloriert und anschließend mit einem Analyten in Wirkkontakt gebracht. Wie beispielsweise in [2] beschrieben, ist dadurch eine Referenz-Elektrode mit

einer Dimension im Millimeter-Bereich ausbildbar, eine noch stärkere Miniaturisierung ist aber nicht möglich. Daher eignen sich die aus [2] bekannten Dri-Ref™ Referenz-Elektroden vorwiegend für den Laborbetrieb, wohingegen sie

5 für kommerzielle Anwendungen ungeeignet sind.

Insbesondere in der DNA-Sensorik, zum Beispiel bei Redox-Recycling-Sensoren, ist die Kenntnis des elektrischen Potentials eines Elektrolyten wichtig. Daher ist eine

10 Referenz-Elektrode bei einer DNA-Sensor-Anordnung erforderlich, wenn elektrochemische Analyseverfahren eingesetzt werden. Bei einem DNA-Sensor beträgt der Durchmesser des biologisch-aktivierten Bereichs einer Sensor-Anordnung häufig zwischen 100µm und 200µm, wobei

15 typischerweise zehn bis hundert DNA-Sensoren pro mm² Substrat-Oberfläche vorgesehen sind.

Diese Dimensionsangaben resultieren aus der Dimension, die bei Aufbringen geeigneter DNA-Fänger moleküle (z.B. DNA-

20 Halbstränge) auf die Sensor-Oberfläche unter Verwendung einer Piezo- oder Nadeltechnik erreichbar sind. Bei der anschaulich als Tintenstrahl-Technologie bekannten Piezo-Technologie wird das biologische Agens mittels eines Druckkopfes, der jenen ähnelt, die bei Büro-Tintenstrahldruckern verwendet werden,

25 kontaktlos in kleinen Tröpfchen auf die Sensor-Oberfläche aufgebracht. Bei der anschaulich als Stempeltechnologie bezeichneten Nadel-Technologie arbeitet die Druckvorrichtung vergleichbar einem Nadeldrucker. Die Drucknadel wird in einem Ring, der das zu drückende biologische Agens enthält, mit der

30 Flüssigkeit benetzt und anschließend auf die Sensor-Oberfläche aufgedrückt. Grundlagen dieser Technologien sind beispielsweise in [3] beschrieben. In [4] wird eine Übersicht über gängige Geräte und Verfahren zum Herstellen von Mikroarrays gegeben.

35

[5] offenbart ein Verfahren zur Herstellung einer Kombination eines Drucksensors und eines elektrischen Sensors.

[6] offenbart einen elektrochemischen Sensor auf einem Substrat mit einer Edelmetallelektrode.

5 [7] offenbart eine elektrochemische Metallanalysevorrichtung mit einer gedruckten Elektrode.

[8] offenbart einen planaren Gassensor, insbesondere einen pCO₂- oder pO₂-Sensor.

10 [9] offenbart einen MOS-Transistor mit einer Gate-Elektrode, die elektrosch leitfähig mit einem freigelegten Kontaktbereich gekoppelt ist.

15 Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine kostengünstige und mit vertretbarem Aufwand herstellbare Referenz-Elektrode bereitzustellen, die sich auch für Anwendungen der Biosensorik eignet.

20 Das Problem wird durch eine Schaltkreis-Anordnung und durch ein Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung mit den Merkmalen gemäß den unabhängigen Patentansprüchen gelöst.

25 Die erfindungsgemäße Schaltkreis-Anordnung hat ein Substrat mit einem darin integrierten Schaltkreis. Ferner hat die Schaltkreis-Anordnung der Erfindung eine auf dem Substrat ausgebildete integrierte Referenz-Elektrode mit einem Kern aus einem Metall, der zumindest teilweise von einer Hülle aus einem schwerlöslichen Salz des Metalls umgeben ist. Der 30 integrierte Schaltkreis ist mit dem Kern elektrisch gekoppelt.

Ferner ist erfindungsgemäß ein Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung bereitgestellt, bei dem ein 35 integrierter Schaltkreis in einem Substrat ausgebildet wird, und bei dem eine integrierte Referenz-Elektrode mit einem Kern aus einem Metall, das zumindest teilweise von einer

Hülle aus einem schwerlöslichen Salz des Metalls umgeben ist, auf dem Substrat ausgebildet wird. Ferner wird der integrierte Schaltkreis mit dem Kern elektrisch gekoppelt.

- 5 Anschaulich ist erfindungsgemäß eine miniaturisierte, monolithisch integrierte Referenz-Elektrode zweiter Art ausgebildet, wobei der integrierte Schaltkreis der Schaltkreis-Anordnung mit der Referenz-Elektrode zweiter Art elektrisch gekoppelt ist, so dass die Referenz-Elektrode auf
- 10 ein elektrisches Referenz-Potential bringbar ist. Die erfindungsgemäße elektrochemische Referenz-Elektrode ist insbesondere auf die Bedürfnisse hochintegrierter elektrochemischer Analysesysteme zugeschnitten. Die Referenz-Elektrode der Erfindung kann vorteilhaft auf der Oberfläche
- 15 einer als Sensor-Anordnung ausgestalteten Schaltkreis-Anordnung verwendet werden, und kann insbesondere mit vergleichbaren Abmessungen wie integrierte Bauelemente (z.B. ein integriertes Biosensor-Element) ausgebildet werden. Der Aufwand zum Herstellen der erfindungsgemäßen Schaltkreis-
- 20 Anordnung ist gering, so dass sich die Referenz-Elektrode insbesondere für die Massenproduktion eignet, z.B. von Biosensor-Anordnungen. Mittels der Schaltkreis-Anordnung ist mit geringem Aufwand und hoher Genauigkeit ein Referenz-Potential bereitstellbar. Dies ist insbesondere im Hinblick
- 25 auf die Technologie eines vollelektronischen monolithischen Biosensors vorteilhaft, da für solche Anwendungen aus dem Stand der Technik keine befriedigenden Lösungen zum Bereitstellen eines Referenz-Potentials bekannt sind. Die miniaturisierte Referenz-Elektrode (die insbesondere als
- 30 Silber/Silberchlorid-Referenz-Elektrode ausgestaltet sein kann) kann mit geringem Aufwand (beispielsweise unter Verwendung einfacher Druck- oder elektrochemischer Verfahren) hergestellt werden. Zur Herstellung der Elektrode sind aufwendige und daher kostenintensive Prozesstechniken der
- 35 Halbleiterindustrie entbehrlich.

Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Vorzugsweise kann der integrierte Schaltkreis derart

5 eingerichtet sein, dass ihm von der Referenz-Elektrode ein für das elektrische Potential in einem Umgebungsbereich der Referenz-Elektrode charakteristisches Signal bereitstellbar ist.

10 Mit anderen Worten kann die Referenz-Elektrode das elektrische Potential in ihrem Umgebungsbereich erfassen (der Umgebungsbereich ist z.B. ein Elektrolyt, in den die Referenz-Elektrode eintaucht) und dem Schaltkreis ein entsprechendes Signal bereitstellen. Der Schaltkreis kann

15 ferner derart eingerichtet sein, dass er einer zum Beispiel in den Elektrolyten eingetauchten Gegenelektrode basierend auf dem erfassten Potential ein Steuer-Signal bereitstellt, das derart gewählt ist, dass das elektrische Potential des Elektrolyten mittels der Gegenelektrode beeinflusst wird

20 (z.B. das Potential auf den Wert eines Referenz-Potentials eingestellt wird).

Die Kopplung zwischen dem integrierten Schaltkreis und dem Kern der Referenz-Elektrode kann als direkte Kopplung eines

25 elektrisch leitfähigen Kopplungsmittels des integrierten Schaltkreises mit dem metallischen Kern der Referenz-Elektrode realisiert sein.

Alternativ kann die Schaltkreis-Anordnung eine elektrisch

30 leitfähige Kopplungsstruktur aufweisen, mittels welcher der integrierte Schaltkreis mit dem metallischen Kern elektrisch gekoppelt ist. Die Kopplungsstruktur ist vorzugsweise aus einem chemisch inerten Material wie Gold oder Platin hergestellt.

35 Das Metall des Kerns der Referenz-Elektrode ist vorzugsweise Silber, und das Salz des Metalls ist vorzugsweise

Silberchlorid. Dann ist die Referenz-Elektrode als Silber/Silberchlorid-Referenz-Elektrode ausgestaltet. Alternativ ist aber auch jede andere Metall-Metallsalz-Kombination geeignet, sofern das Salz ausreichend 5 schwerlöslich ist (beispielsweise Silber/Silberjodid).

Das Substrat kann zum Beispiel ein Halbleiter-Material (insbesondere Silizium), Glas, Kunststoff und/oder Keramik aufweisen. Vorzugsweise ist das Substrat ein Silizium-Wafer.

10) Vorzugsweise ist die Schaltkreis-Anordnung als Sensor-Anordnung eingerichtet. In einem solchen Fall kann die Referenz-Elektrode der Schaltkreis-Anordnung dazu dienen, ein elektrisches Potential der Sensor-Anordnung konstant zu 15 halten.

Weiter vorzugsweise ist die Schaltkreis-Anordnung 20 eingerichtet als Biosensor-Anordnung. Beispielsweise kann die Schaltkreis-Anordnung eine Biosensor-Anordnung zur DNA-Analyse unter Verwendung eines elektrochemischen Prozesses (z.B. Redox-Recycling) sein. Das für den Betrieb der auf einem Halbleiter-Chip als Substrat enthaltenen Potentiostaten erforderliche Referenz-Potential kann unter Verwendung der erfindungsgemäßen Referenz-Elektrode bereitgestellt werden.

25) Im Weiteren wird das erfindungsgemäße Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung näher beschrieben. Ausgestaltungen der Schaltkreis-Anordnungen gelten auch für Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung.

30 Eine elektrisch leitfähige Kopplungsstruktur kann derart ausgebildet werden, dass mit dieser der integrierte Schaltkreis mit dem Kern elektrisch gekoppelt wird.

35) Vorzugsweise wird als metallisches Material des Kerns Silber verwendet. Als Salz des Metalls zum Ausbilden der Umhüllung

des metallischen Kerns wird vorzugsweise Silberchlorid verwendet.

Der Kern kann mittels Bedruckens des Substrats und/oder der 5 Kopplungsstruktur mit Silber-Material ausgebildet werden.

Alternativ kann der Kern auf der Kopplungsstruktur unter Verwendung eines galvanischen Abscheide-Verfahrens ausgebildet werden.

10

Gemäß einer weiteren Alternative kann der Kern ausgebildet werden, indem das Substrat und/oder die Kopplungsstruktur mit Silbersalz-Material unter Verwendung einer an sich bekannten Drucktechnik bedruckt wird und das Silbersalz-Material 15 chemisch zu Silber reduziert wird.

Eine andere Alternative ist, dass der Kern ausgebildet wird, indem eine Silber-Schicht auf dem Substrat und/oder der Kopplungsstruktur ausgebildet wird und die Silber-Schicht 20 (vorzugsweise unter Verwendung eines Lithographie- und eines Ätzverfahrens) strukturiert wird.

Bei jeder der beschriebenen Alternativen kann der Kern 25 zumindest teilweise von der Hülle umgeben werden, indem der Kern aus Silber unter Verwendung eines elektrochemischen Verfahrens oder eines chemischen Verfahrens chloriert wird.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es ermöglicht, eine Referenz-Elektrode auf und/oder in dem Substrat zu 30 integrieren. Dadurch ist ein nachträgliches, aufwendiges Anbringen der Referenz-Elektrode entbehrlich. Als Substrat eignen sich alle Materialien, auf denen elektrisch leitfähige Strukturen als Komponente der Referenz-Elektrode aufgebracht werden können, wie beispielsweise Glas, Keramik, Kunststoff. 35 Bevorzugt verwendet wird ein Halbleiter-Substrat, mit dem es ermöglicht ist, die zum Betrieb einer Sensor-Anordnung bzw. zum Bereitstellen einer Konstantspannung erforderliche

elektrische Schaltung zu integrieren, vorzugsweise in CMOS-Technologie.

Bevor die eigentliche Referenz-Elektrode auf dem Substrat

5 ausgebildet wird, wird vorzugsweise eine elektrisch leitfähige Kopplungsstruktur (anschaulich auch Grund-Elektrode genannt) auf der Chip-Oberfläche aufgebracht. Mittels der Grund-Elektrode kann ein elektrischer Kontakt zwischen der auszubildenden Referenz-Elektrode und dem in dem

10 Substrat integrierten Schaltkreis realisiert werden.

) Vorzugsweise ist die Grund-Elektrode aus einem chemisch inerten Material wie Gold oder Platin gefertigt.

Insbesondere ist es bei der Ausgestaltung der Schaltkreis-

15 Anordnung als Biosensor-Anordnung vorteilhaft, die Referenz-Elektrode der Erfindung in dem gleichen Arbeitsgang und unter Verwendung der gleichen oder einer ähnlichen Vorrichtung auszubilden, mit der die Oberfläche des Substrats biologisch aktiviert wird. Insbesondere ist eine druckbare Referenz-

20 Elektrode vorteilhaft.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden im Weiteren näher erläutert.

) 25 Es zeigen:

Figur 1 eine elektrochemische Experimentier-Anordnung gemäß dem Stand der Technik,

30 Figur 2 eine Sensor-Anordnung gemäß dem Stand der Technik,

Figuren 3A bis 3C Schichtenfolgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten während eines Verfahrens zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung,

35

Figuren 4A bis 4C eine als Redox-Recycling-Biosensor-Anordnung ausgestaltete Schaltkreis-Anordnung gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

5 Um eine erfindungsgemäße Schaltkreis-Anordnung herzustellen, die eine Referenz-Elektrode aus einem Silber-Kern und einer Silberchlorid-Umhüllung aufweist, wird zunächst der Kern aus Silber auf dem Substrat ausgebildet. Der Silber-Kern wird anschließend zumindest teilweise von einer Hülle aus schwerlöslichem Silberchlorid umgeben.

10

Zunächst werden Ausführungsbeispiele beschrieben, wie metallisches Silber auf ein Substrat abgeschieden werden kann, um einen Silber-Kern auf einem Substrat auszubilden.

15 Der Silber-Kern kann mittels Bedruckens des Substrats (bzw. mittels Bedruckens einer zuvor ausgebildeten Kopplungsstruktur auf dem Substrat zum Herstellen einer elektrischen Kopplung zwischen dem integrierten Schaltkreis 20 des Substrats und dem Silber-Kern) mit Silber-Material ausgebildet werden.

Hierfür wird beispielsweise eine Lösung von Silber-Partikeln in einem Nitrocellulose-Lack auf das Substrat oder auf die 25 Kopplungsstruktur (Grund-Elektrode) aufgedruckt, wobei das oben beschriebene Stempel-Verfahren oder das oben beschriebene Tintenstrahl-Verfahren verwendet werden kann. Nach einem Trocknungsvorgang bildet sich ein elektrisch leitfähiger Überzug auf dem Substrat bzw. auf der Grund- 30 Elektrode. Dieser Überzug kann direkt als Metall-Kern der Referenz-Elektrode dienen oder alternativ zusätzlich galvanisch verstärkt werden. Zum galvanischen Verstärken wird die erhaltene Schichtenfolge in eine Lösung eines Silber-Salzes eingetaucht, und es wird eine elektrische Spannung an 35 den metallischen Kern angelegt. Diese Spannung kann beispielsweise unter Verwendung der Funktionalität des bereits in dem Substrat ausgebildeten integrierten

Schaltkreises angelegt werden. Gemäß dieser Vorgehensweise kann die Form der gebildeten Referenz-Elektrode flexibel mittels Justieren des Druckvorgangs eingestellt werden. Dieses Verfahren weist den Vorteil auf, dass zum Aufbringen 5 des Silber-Kerns die gleiche Drucktechnologie verwendet werden kann, wie sie auch zum biologischen Aktivieren eines Sensorfeldes verwendet wird. Vorzugsweise wird der Silber-Kern der Referenz-Elektrode im gleichen Arbeitsschritt aufgebracht, in dem auch die Sensorfelder einer als 10 Biosensor-Anordnung ausgestalteten Schaltkreis-Anordnung mit geeigneten Fängermolekülen (beispielsweise DNA-Halbsträngen) versehen werden. Optional kann ein spezieller Reinigungsschritt des Druckkopfes erforderlich sein, wenn das Aufbringen von Silber-Material auf das Substrat bzw. auf die 15 Grund-Elektrode unter Verwendung einer organischen Lösung von Silber-Partikeln realisiert ist, wohingegen bei biologischen Agenzien häufig eine wässrige Lösung der Biomoleküle verwendet wird.

20 Alternativ kann der Silber-Kern auf der Grund-Elektrode (Kopplungsstruktur) unter Verwendung eines galvanischen Abscheide-Verfahrens ausgebildet werden.

Bei diesem elektrochemischen Verfahren wird elementares 25 Silber auf der Grund-Elektrode (die vorzugsweise aus Gold-Material ist) abgeschieden. Hierzu wird die Grund-Elektrode in eine Silbersalz-Lösung (beispielsweise Kaliumcyanoargentat, $K[Ag(CN_2)]$) eingetaucht. Nach Anlegen eines geeigneten elektrischen Potentials bezüglich einer 30 Gegen-Elektrode, die ebenfalls in die Salzlösung eintaucht, werden die Silberionen an der Grund-Elektrode chemisch reduziert, so dass sich auf der Grund-Elektrode elementares Silber-Material als Kern der Referenz-Elektrode abscheidet. Die geometrische Form des Silber-Kerns entspricht dabei der 35 Form der Grund-Elektrode. Mittels Einstellens der Dauer des galvanischen Abscheidens bzw. mittels Einstellens des elektrischen Stromwerts kann die Dicke der entstehenden

Silber-Schicht (Kern) auf der Grund-Elektrode justiert werden.

Das Galvanisieren der Grund-Elektrode erfolgt bevorzugt, 5 bevor einzelne Chips aus dem Wafer-Substrat ausgesägt werden, in einem Szenario, in dem eine Mehrzahl von erfindungsgemäßen Schaltkreis-Anordnungen auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildet werden. Vorzugsweise können unter Verwendung geeigneter elektrischer Kopplungsmittel zwischen den 10 einzelnen Chips des Wafer-Substrats alle (oder einige) der Grund-Elektroden miteinander vorübergehend elektrisch gekoppelt werden. Auch können unterschiedliche integrierte Schaltkreise, die mit unterschiedlichen Grund-Elektroden gekoppelt sind, elektrisch miteinander gekoppelt werden (z.B. 15 mittels Chip-übergreifender Leiterbahnen). Mittels Eintauchens des Wafer-Substrats in die Silbersalz-Lösung und mittels Anlegens einer geeigneten Spannung an die elektrisch gekoppelten Grund-Elektroden wird auf allen Grund-Elektroden aller Chips auf dem Wafer-Substrat in einem gemeinsamen 20 Verfahrensschritt Silber abgeschieden. Bei einem anschließenden Aussägen der Chips können die elektrisch leitfähigen Kopplungsmittel zwischen den Grund-Elektroden (z.B. chip-übergreifende Leiterbahnen) durchtrennt werden. Eine alternative Vorgehensweise für eine galvanische 25 Versilberung der Grund-Elektroden kann beispielsweise bei der Verwendung von Interdigital-Elektroden (z.B. mäanderförmig ineinandergreifende Strukturen) vorgenommen werden. Liegen bereits mehrere Elektroden in ausreichender Nähe zueinander auf der Chip-Oberfläche vor, so ist eine separate Gegen- 30 Elektrode zum Galvanisieren entbehrlich. In diesem Falle genügt es, an die zu versilbernde Elektrode das negative elektrische Potential zu legen und mindestens eine der anderen Elektroden, die ebenfalls mit der Silbersalz-Lösung in Kontakt sind, als Gegen-Elektrode zu verwenden. In diesem 35 Falle können die Elektroden nach dem Aussägen des Chips mit einer Silbersalz-Lösung benetzt werden. Wird eine geeignete

elektrische Spannung angelegt, so wird Silber auf der Grund-Elektrode abgeschieden.

Gemäß einem weiteren alternativen Verfahren zum Ausbilden
5 eines Silber-Kerns auf dem Substrat (bzw. auf der Grund-Elektrode) wird der Silber-Kern ausgebildet, indem das Substrat und/oder die Grund-Elektrode mit Silbersalz-Material bedruckt wird und das Silbersalz-Material chemisch zu Silber reduziert wird. Dieses Verfahren kann anschaulich als

10 Abscheiden eines Silber-Spiegels bezeichnet werden. Hierfür wird auf die Grund-Elektrode eine Silbersalz-Lösung aufgedruckt, beispielsweise eine ammoniakalische Silbernitrat-Lösung, und unmittelbar danach ein Reduktionsmittel, beispielsweise eine Hydrazin-Lösung ($\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2$), zugegeben.

15 Dadurch werden die in der Salzlösung enthaltenen Silberionen chemisch reduziert, mit der Folge, dass sich auf der von der Salzlösung benetzten Oberfläche des Chips elementares Silber als Kern der erfindungsgemäßen Referenz-Elektrode abscheidet. Dieses Verfahren hat den

20 wesentlichen Vorteil, dass ein Galvanisieren entbehrlich ist, um eine geschlossene Silber-Schicht auf der Grund-Elektrode abzuscheiden. Die Qualität der Silber-Schicht hängt dabei stark von den chemischen Bedingungen, unter denen die Reduktionsreaktion abläuft, sowie von der Beschaffenheit der

25 Oberfläche ab, auf welcher der Silber-Spiegel abgeschieden wird. Die geometrische Form einer derartig ausgebildeten Referenz-Elektrode ist durch die geometrische Form der aufgedruckten Silbersalz-Lösung bestimmt und kann von der Form der Grund-Elektrode unabhängig ausgebildet werden.

30 Die Silbersalz-Lösung einerseits und das Reduktionsmittel andererseits können auch in bereits vermischter Form aufgedruckt werden. Mischt man eine ammoniakalische Silber-Nitratlösung (AgNO_3 mit NH_3) mit Glukoselösung und drückt
35 dieses Gemisch auf die Grund-Elektrode auf, so scheidet sich ein Silber-Spiegel auf der bedruckten Oberfläche ab. Diese Reaktion wird wesentlich beschleunigt, indem die Mischung

nach dem Aufdrucken erwärmt wird oder auf eine bereits erwärmte Oberfläche aufgedruckt wird. Werden Silbersalz-Lösung und Reduktionsmittel nacheinander aufgedruckt, so kann mittels geeigneter Stoff-Auswahl, insbesondere des

5 Reduktionsmittels, und mittels Einstellens der Konzentrationen das Abscheiden des Silber-Spiegels erheblich beschleunigt werden, so dass auch ein Erhitzen des Gemisches zum Versilbern entbehrlich ist.

10 Auch dieses Verfahren weist den großen Vorteil auf, dass zum Aufbringen der Silber-Elektrode die gleiche Drucktechnologie verwendet werden kann, wie sie zum biologischen Aktivieren der Sensor-Felder (z.B Aufbringen von DNA-Halbsträngen) verwendet wird. Im Idealfall kann die Silber-Elektrode sogar 15 im gleichen Arbeitsschritt aufgebracht werden wie die biologischen Moleküle. Ferner ist vorteilhaft, dass es sich ausschließlich um eine wässrige Lösung der eingesetzten Stoffe handelt, so dass zum Reinigen des Druckkopfes keine besonderen Maßnahmen erforderlich sind, wie dies 20 beispielsweise bei der Verwendung organischer Lösungsmittel der Fall ist.

Gemäß einem weiteren alternativen Verfahren zum Ausbilden eines metallischen Kerns auf dem Substrat (bzw. auf der 25 Grund-Elektrode) wird eine Silber-Schicht auf dem Substrat und/oder der Kopplungsstruktur ausgebildet und die Silber-Schicht derart strukturiert, dass ein Silber-Kern zurückbleibt.

30 Insbesondere kann eine geschlossene Silber-Schicht auf der Oberfläche des Substrats bzw. auf der Grund-Elektrode abgeschieden werden. Unter Verwendung eines Lithographie- und eines Ätzverfahrens kann eine gewünschte geometrische Anordnung des Silber-Kerns bzw. der Silber-Kerne auf der 35 Oberfläche des Substrats vorgegeben werden. Mittels des Ätzverfahrens wird von einer Bedeckung mit Photoresist freies

Silber-Material entfernt, wohingegen mit Photoresist bedecktes Silber-Material vor einem Ätzen geschützt ist.

Im Weiteren werden Ausführungsbeispiele für Verfahren

5 beschrieben, wie der gemäß irgendeinem der oben beschriebenen Verfahren ausgebildete Silber-Kern zumindest teilweise von einer Silberchlorid-Hülle umgeben wird.

Dies kann realisiert werden, indem der Silber-Kern unter

10 Verwendung eines elektrochemischen Verfahrens chloriert wird.

Beim elektrochemischen Chlorieren wird der Silber-Kern in eine Chloridionen-haltige Lösung getaucht, beispielsweise Natriumchlorid (NaCl) oder Kaliumchlorid (KCl). Da Silber ein 15 relativ edles Metall ist, ist vorzugsweise eine elektrische Spannung an die Elektroden anzulegen, so dass die Reaktion



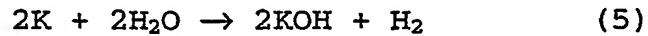
20 ausreichend schnell abläuft. Das an der Gegen-Elektrode entstehende Natrium-Material ($\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$) bzw. Kalium-Material ($\text{K}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{K}$) reagiert in der wässrigen Lösung zu Natronlauge (NaOH) bzw. zu Kalilauge (KOH), wobei Wasserstoff frei wird:

25



bzw.

30

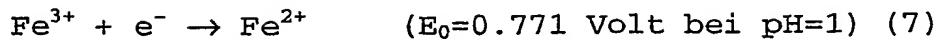
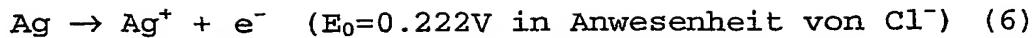


Wie bereits für den Fall der Silber-Galvanisierung der Grund-Elektrode beschrieben, erfolgt das Chlorieren des Silber-Kerns bevorzugt, bevor die Chips aus einem Wafer ausgesägt werden. Mittels geeigneter elektrisch leitfähiger Kopplungsmittel zwischen dem Chips auf dem Wafer sind zunächst alle Grund-Elektroden (oder ein Teil der Grund-

Elektroden) miteinander elektrisch gekoppelt. Mittels Eintauchens des Wafers in eine geeignete Chloridionen-haltige Salzlösung und mittels Anlegen einer geeigneten Spannung an die so gebildete Elektroden-Anordnung werden alle Silber-

5 Elektroden aller Chips des Wafers in einem gemeinsamen Verfahrensschritt chloriert. Beim anschließenden Aussägen der Chips werden automatisch die elektrischen Kopplungen zwischen den Grund-Elektroden durchtrennt. Auch das galvanische Chlorieren der Silber-Elektrode kann auf dem einzelnen Chip
10 realisiert werden, wenn mehrere Elektroden in ausreichender Nähe zueinander auf der Chip-Elektrode vorliegen. Auf die Silber-Kerne wird eine chloridhaltige Salzlösung (beispielsweise NaCl oder KCl-Lösung) pipettiert, an die Silber-Kerne wird (vorzugsweise unter Verwendung der damit
15 gekoppelten integrierten Schaltkreise) ein positives elektrisches Potential angelegt, und eine der anderen Elektroden, die ebenfalls mit der Salzlösung in Wirkkontakt ist, wird als Gegen-Elektrode verwendet.
20 Alternativ kann der Silber-Kern zumindest teilweise von der Hülle umgeben werden, indem der Silber-Kern unter Verwendung eines chemischen Verfahrens chloriert wird.

Das chemische Chlorieren kann realisiert werden, indem der Silber-Kern beispielsweise in eine saure Eisen-(III)chloridlösung eingetaucht wird, wodurch eine Chlorierungs-Reaktion des Silbers ausgelöst wird. Das Redoxsystem Ag/Ag⁺ weist ein Normalpotential von 0.799V auf, und das Redoxsystem Fe³⁺/Fe²⁺ weist ein Normpotential von 0.771V (pH=1) auf, so dass eine selbständige Chlorierung nur dann abläuft, wenn beispielsweise durch eine Koordination mit Komplexliganden das Silber-Potential abgesenkt wird. So weist das Redoxsystem Ag/AgCl ein Normpotential von nur 0.222V auf. Dies bedeutet, dass der Silber-Kern mittels einfachen Ausdruckens einer sauren Eisenchlorid-Lösung (FeCl₃) chloriert werden kann. Die Redox-Gleichungen für diese Reaktion lauten:



5

Auch dieses Verfahren weist den Vorteil auf, dass zum Chlorieren des Silber-Kerns vorzugsweise die gleiche Drucktechnologie genutzt wird, wie sie zum biologischen Aktivieren von Sensor-Feldern verwendet wird. Die Eisen(III)-chlorid-Lösung kann im gleichen Arbeitsschritt aufgebracht werden wie die biologisch aktiven Fänger moleküle. Ferner ist es vorteilhaft, dass ausschließlich wässrige Lösungen der eingesetzten Stoffe verwendet werden. Dadurch ist die Reinigung des Druckkopfes ohne besondere Maßnahmen möglich, wie dies beispielsweise bei der Verwendung organischer Lösungsmittel der Fall ist.

Als weiteres Chlorierungs-Verfahren sei ferner das direkte Chlorieren der Silber-Elektrode genannt, bei der Substanzen verwendet werden, die elementares Chlor enthalten, wie beispielsweise Königswasser (HNO_3+3HCl). Aufgrund der hohen Reaktionsfreudigkeit derartiger Stoffe sind insbesondere beim Drucken besondere Maßnahmen nötig.

25 Im Weiteren wird bezugnehmend auf Fig.3A bis Fig.3C ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung beschrieben.

30 Um die in Fig.3A gezeigte Schichtenfolge 300 zu erhalten, wird in einem Silizium-Substrat 301 zunächst ein integrierter Schaltkreis 302 ausgebildet. Unter Verwendung eines geeigneten Ätzverfahrens wird ein Durchgangsloch in die Oberfläche des Silizium-Substrats 301 geätzt und dieses 35 Kontaktloch mit einem Wolfram-Kontaktierungselement 303 gefüllt. Dann wird die Oberfläche der so erhaltenen Schichtenfolge mit einer durchgehenden Gold-Schicht bedeckt

und unter Verwendung eines Lithographie- und eines Ätzverfahrens die Gold-Schicht derart zurückgeätzt, dass dadurch die Gold-Grund-Elektrode 304 zurückbleibt. Wie in Fig.3A gezeigt, ist die Gold-Grund-Elektrode 304 über das 5 elektrisch leitfähige Wolfram-Kontaktierungselement 303 mit dem integrierten Schaltkreis 302 gekoppelt.

Um die in Fig.3B gezeigte Schichtenfolge 310 zu erhalten, wird Silber-Material 311 als Kern einer Referenz-Elektrode 10 auf der Gold-Grund-Elektrode 304 abgeschieden. Gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel wird dies realisiert, indem die Gold-Grund-Elektrode 304 mit einer Silbersalz-Lösung bedruckt wird. Anschließend wird unter Verwendung eines Reduktionsmittels das Silbersalz-Material chemisch zu 15 elementarem Silber-Material reduziert, wodurch anschaulich ein Silber-Spiegel 311 ausgebildet wird. Gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel wird als Silbersalz-Lösung eine ammoniakalische Silbernitrat-Lösung (AgNO_3 mit NH_3) und als Reduktionsmittel wird eine Glukose-Lösung verwendet.

20 Um die in Fig.3C gezeigte Schaltkreis-Anordnung 320 zu erhalten, wird der Kern aus Silber-Material 311 unter Verwendung eines chemischen Verfahrens chloriert, wodurch die Silberchlorid-Umhüllung 321 ausgebildet wird. Die Chlorierung 25 erfolgt mittels Zugabe von Eisen(III)chlorid, wodurch eine dünne, poröse Silberchlorid-Schicht 321 ausgebildet wird. Der Silber-Kern 311 und die Silberchlorid-Umhüllung 321 bilden eine integrierte Referenz-Elektrode, an die mittels der elektrisch leitfähigen Grund-Elektrode 304 und mittels des 30 elektrisch leitfähigen Wolfram-Kontaktierungselement 303 eine elektrische Kopplung mit dem integrierten Schaltkreis 302 realisiert ist. Der integrierte Schaltkreis 302 ist 35 derart eingerichtet, dass ihm von der Referenz-Elektrode ein für das elektrische Potential in einem Umgebungsbereich der Referenz-Elektrode charakteristisches Signal bereitstellbar ist.

Das beschriebene Verfahren zeichnet sich durch eine besonders einfache Vorgehensweise aus: Alle Substanzen liegen in wässriger Lösung vor, weshalb sie sich für die auch in der Biotechnologie üblichen Druck-Verfahren eignen. Insbesondere 5 sind aufwändige elektrochemische Prozesse (Galvanisieren, Chlorieren) entbehrlich, weshalb das beschriebene Herstellungsverfahren sehr kostengünstig ist. Der Silber-Spiegel 311 weist eine ausreichend gute mechanische Stabilität auf. Insbesondere eignet sich die Schaltkreis-10 Anordnung 320 dafür, gemeinsam mit einem Biosensor betrieben zu werden, der vorzugsweise auch auf bzw. in dem Substrat 301 integriert sein kann.

Im Weiteren wird bezugnehmend auf Fig.4A bis Fig.4C eine als 15 Biosensor-Anordnung 400 ausgestaltete Schaltkreis-Anordnung gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung beschrieben.

Gemäß der Biosensor-Anordnung 400 können makromolekulare 20 Biomoleküle unter Verwendung eines Reduktions-Oxidations-Recycling-Verfahrens erfasst werden, wobei eine erfindungsgemäße Referenz-Elektrode einen Analyten auf einem konstanten und definierten elektrischen Potential hält.

25 In Fig.4A ist die Biosensor-Anordnung 400 mit einer ersten Arbeits-Elektrode 401 und einer zweiten Arbeits-Elektrode 402 gezeigt, die in einem Silizium-Substrat 403 integriert sind. Auf der ersten Arbeits-Elektrode 401 ist ein Haltebereich 404 aus Gold-Material aufgebracht. Der Haltebereich 404 dient zum 30 Immobilisieren von DNA-Sondenmolekülen 405 auf der ersten Arbeits-Elektrode 401. Auf der zweiten Arbeits-Elektrode 402 ist ein solcher Haltebereich nicht vorgesehen.

Sollen mittels der Biosensor-Anordnung 400 DNA-Stränge 407 35 mit einer Basensequenz, die komplementär ist zu der Sequenz der immobilisierten DNA-Sondenmoleküle 405, erfasst werden, so wird die Biosensor-Anordnung 400 mit einer zu

untersuchenden Lösung, nämlich einem Elektrolyt 406 in Kontakt gebracht, derart, dass in der zu untersuchenden Lösung 406 möglicherweise enthaltene DNA-Stränge 407 mit einer zu der Sequenz der DNA-Sondenmoleküle 405 5 komplementären Sequenz hybridisieren können.

Um die Biosensor-Anordnung 400 bei definierten Bedingungen betreiben zu können, insbesondere um das elektrische Potential des Elektrolyten 406 konstant zu halten, ist eine 10 integrierte Referenz-Elektroden-Anordnung 415 in dem Silizium-Substrat 403 integriert. Die integrierte Referenz-Elektroden-Anordnung 415 weist einen in dem Silizium-Substrat 403 integrierten Schaltkreis 416 auf. Ferner hat die integrierte Referenz-Elektroden-Anordnung 415 eine auf dem 15 Silizium-Substrat 403 ausgebildete Referenz-Elektrode aus einem Silber-Kern 418, der teilweise von einer Silberchlorid-Umhüllung 419 aus schwerlöslichem Silberchlorid-Salz umgeben ist. Der integrierte Schaltkreis 416 ist mit dem Silber-Kern 418 über ein elektrisch leitfähiges Wolfram-Kopplungsmittel 417 20 elektrisch gekoppelt. Der integrierte Schaltkreis 416 ist derart eingerichtet, dass ihm von der Referenz-Elektrode ein für das elektrische Potential des Elektrolyten 406 charakteristisches Signal bereitgestellt wird. Ferner ist der Schaltkreis 416 über ein anderes Wolfram-Kopplungsmittel 420 25 mit einer auf dem Silizium-Substrat 403 angeordneten Gegenelektrode 421 gekoppelt. Der Schaltkreis 416 ist ferner derart eingerichtet, dass er der in den Elektrolyten 406 eintauchenden Gegenelektrode 421 basierend auf dem erfassten Potential ein Steuer-Signal bereitstellt. Dieses ist derart 30 gewählt, dass das elektrische Potential des Elektrolyten 406 mittels der Gegenelektrode 421 derart beeinflusst wird, dass das elektrische Potential des Elektrolyten 406 gleich einem Referenz-Wert ist.

In **Fig.4B** ist ein Szenario gezeigt, gemäß dem in der zu 35 untersuchenden Lösung 406 zu erfassende DNA-Stränge 407 enthalten sind, von denen einer mit einem DNA-Sondenmolekül 405 hybridisiert ist. Die DNA-Stränge 407 in der zu

untersuchenden Lösung sind mit einem Enzym 408 markiert, mit dem es möglich ist, im Weiteren beschriebene Moleküle in elektrochemisch aktivierte Teilmoleküle zu spalten.

Üblicherweise ist eine erheblich größere Anzahl von DNA-

5 Sondenmolekülen 405 bereitgestellt, als zu ermittelnde DNA-Stränge 407 in der zu untersuchenden Lösung 406 enthalten sind.

Nachdem die in der zu untersuchenden Lösung 406 enthaltenen

10 DNA-Stränge 407 samt dem Enzym 408 mit den immobilisierten DNA-Sondenmolekülen 405 hybridisiert sind, erfolgt vorzugsweise eine spezielle Spülung der Biosensor-Anordnung 400, wobei die hierfür verwendete Spülösung derart eingerichtet ist, dass solche DNA-Stränge, an denen ein

15 Hybridisierungsereignis nicht stattgefunden hat, entfernt werden, und wodurch die Biosensor-Anordnung 400 von der zu untersuchenden Lösung 406 gereinigt wird. Der zum Spülen verwendeten Spülösung wird eine elektrochemisch inaktive Substanz beigegeben, die Moleküle enthält, die mittels des 20 Enzyms 408 gespalten werden können in zwei Teilmoleküle 410, von denen mindestens eines elektrochemisch aktiv ist und üblicherweise eine elektrische Ladung aufweist. .

) Die gemäß dem beschriebenen Ausführungsbeispiel negativ

25 geladenen Teilmoleküle 410 werden, wie in Fig.4C gezeigt, zu der positiv geladenen ersten Arbeits-Elektrode 201 gezogen, was mittels eines Pfeils 411 in Fig.4C angedeutet ist. Die negativ geladenen Teilmoleküle 410 werden an der ersten Arbeits-Elektrode 401, die ein positives elektrisches

30 Potential aufweist, oxidiert und werden als oxidierte Teilmoleküle 413 an die negativ geladene zweite Arbeits-Elektrode 402 gezogen, wo sie wiederum reduziert werden. Die reduzierten Teilmoleküle 414 wandern wiederum zu der positiv geladenen Arbeits-Elektrode 401. Auf diese Weise wird ein 35 elektrischer Kreisstrom generiert, der proportional ist zu der Anzahl der jeweils mittels der Enzyme 408 erzeugten Ladungsträger.

Während des Betreibens der Biosensor-Anordnung 400 sollen die Oxidations- bzw. Reduktionspotentiale kontrolliert werden. Hierfür ist erforderlich, ein bekanntes elektrisches

5 Potential anzulegen. Anschaulich erfolgt dies mittels der von der Referenz-Elektrode, der Gegenelektrode 421 (und den Arbeits-Elektroden 401, 402) gebildeten Potentiostat-Einrichtung.

10 Wie aus der obigen Beschreibung hervorgeht, ist die Funktionalität der erfindungsgemäßen Referenz-Elektroden-Anordnung 415 für die Funktionalität der Biosensor-Anordnung 400 essentiell.

In diesem Dokument sind folgende Veröffentlichungen zitiert:

[1] Homepage der Firma Inventus Biotec, <http://inventus-biotec.com/deu/produkt/t-sensorchip.html> (Stand 9. April 2001)

[2] Homepage der Firma World Precision Instruments, "Dri-Ref™ Referenz-Elektroden", http://www.wpiinc.com/WPI_Web/Biosensing/Dri-Ref.html (Stand 9. April 2001)

[3] Mace, ML, Montagu, J, Rose, SD, McGuinness, G "Novel Microarray Printing and Detection Technology" in: Schena, M (ed.) "Microarray Biochip Technology" (Kapitel 3), Biotechnique Books, Eaton Publishing, ISBN 1881299376

[4] http://pubs.acs.org/subscribe/journals/mdd/v04/i05/html/05zubritsky_table1.html (Stand 9. April 2001)

[5] DE 196 21 996 C2

[6] DE 196 21 997 C1

[7] US 5,672,257

[8] EP 0 588 153 B1

[9] US 5,801,428

Bezugszeichenliste

- 100 elektrochemische Experimentier-Anordnung
- 101 Behälter
- 102 Analyt
- 103 erste Arbeits-Elektrode
- 104 zweite Arbeits-Elektrode
- 105 Stromversorgung
- 106 Amperemeter
- 107 Voltmeter
- 108 Kapillare
- 109 Silber/Silberchlorid-Elektroden-Anordnung
- 110 Silberdraht
- 200 Sensor-Anordnung
- 201 Arbeits-Elektrode
- 202 Gegen-Elektrode
- 203 Referenz-Elektrode
- 204 Kontaktierung
- 300 Schichtenfolge
- 301 Silizium-Substrat
- 302 integrierter Schaltkreis
- 303 Wolfram-Kontaktierungselement
- 304 Gold-Grundelektrode
- 310 Schichtenfolge
- 311 Silber-Material
- 320 Schaltkreis-Anordnung
- 321 Silberchlorid-Umhüllung
- 400 Biosensor-Anordnung
- 401 erste Arbeits-Elektrode
- 402 zweite Arbeits-Elektrode
- 403 Silizium-Substrat
- 404 Haltebereich
- 405 DNA-Sondenmolekül
- 406 Elektrolyt
- 407 DNA-Strang
- 408 Enzym

- 409 spaltbares Molekül
- 410 Teilmoleküle
- 411 Pfeil
- 412 weitere Lösung
- 413 oxidiertes erstes Teilmolekül
- 414 reduziertes erstes Teilmolekül
- 415 integrierte Referenz-Elektroden-Anordnung
- 416 Schaltkreis
- 417 Wolfram-Kopplungsmittel
- 418 Silber-Kern
- 419 Silberchlorid-Umhüllung
- 420 anderes Wolfram-Kopplungsmittel
- 421 Gegenelektrode

Patentansprüche:

1. Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung,
bei dem

5 • ein integrierter Schaltkreis in einem Substrat
ausgebildet wird;

• eine integrierte Referenz-Elektrode mit einem Kern aus
einem Metall, der zumindest teilweise von einer Hülle
aus einem schwerlöslichen Salz des Metalls umgeben wird,
10 auf dem Substrat ausgebildet wird;

• der integrierte Schaltkreis mit dem Kern elektrisch
gekoppelt wird;

• der Kern mittels Bedruckens des Substrats mit Silber-
Material als Metall ausgebildet wird.

15

2. Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung,
bei dem

• ein integrierter Schaltkreis in einem Substrat
ausgebildet wird;

20 • eine integrierte Referenz-Elektrode mit einem Kern aus
einem Metall, der zumindest teilweise von einer Hülle
aus einem schwerlöslichen Salz des Metalls umgeben wird,
auf dem Substrat ausgebildet wird;

• der integrierte Schaltkreis mit dem Kern elektrisch
gekoppelt wird;

25 • der Kern aus Silber als Metall ausgebildet wird, indem
 o das Substrat mit Silbersalz-Material bedruckt wird;
 o das Silbersalz-Material chemisch zu Silber
 reduziert wird

30

3. Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreis-Anordnung,
bei dem

• ein integrierter Schaltkreis in einem Substrat
ausgebildet wird;

35 • eine integrierte Referenz-Elektrode mit einem Kern aus
einem Metall, der zumindest teilweise von einer Hülle
aus einem schwerlöslichen Salz des Metalls umgeben wird,

- auf dem Substrat ausgebildet wird;
- der integrierte Schaltkreis mit dem Kern elektrisch gekoppelt wird;
- der Kern aus Silber als Metall ausgebildet wird, indem
 - eine Silber-Schicht auf dem Substrat ausgebildet wird; und
 - die Silber-Schicht strukturiert wird.

5 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
10 bei dem eine elektrisch leitfähige Kopplungsstruktur derart ausgebildet wird, dass mit dieser der integrierte Schaltkreis mit dem Kern elektrisch gekoppelt wird.

15 5. Verfahren nach Anspruch 4,
bei dem die Kopplungsstruktur derart auf und/oder in dem Substrat angeordnet wird, dass der Kern mittels Bedeckens der Kopplungsstruktur und/oder des Substrats mit dem Silber-Material oder dem Silbersalz-Material ausgebildet wird.

20 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem als Salz des Metalls Silberchlorid verwendet wird.

25 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
bei dem der Kern zumindest teilweise von der Hülle umgeben wird, indem der Kern aus Silber unter Verwendung

- eines elektrochemischen Verfahrens oder
- eines chemischen Verfahrens

chloriert wird.

30 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei welcher der Schaltkreis derart eingerichtet wird, dass ihm von der Referenz-Elektrode ein für das elektrische Potential in einem Umgebungsbereich der Referenz-Elektrode charakteristisches Signal bereitstellbar ist.

35 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
bei dem als Substrat

- ein Halbleiter-Material;
- Glas;
- Kunststoff; und/oder
- Keramik

5 verwendet wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 9,

bei dem die Kopplungsstruktur aus

- Gold; und/oder

10 • Platin;

gebildet wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10

bei dem die Schaltkreis-Anordnung als Sensor-Anordnung

15 gebildet wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11

bei dem die Schaltkreis-Anordnung als Biosensor-Anordnung

gebildet wird.

FIG 2 Stand der Technik

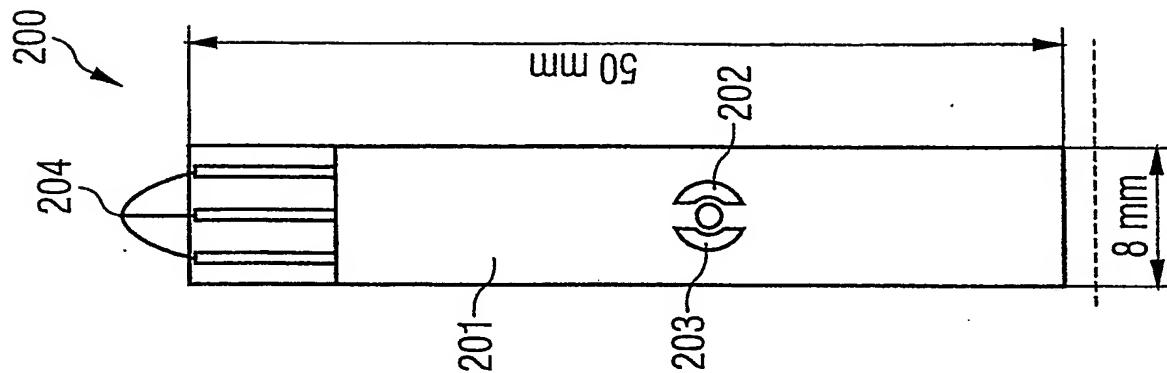


FIG 1 Stand der Technik

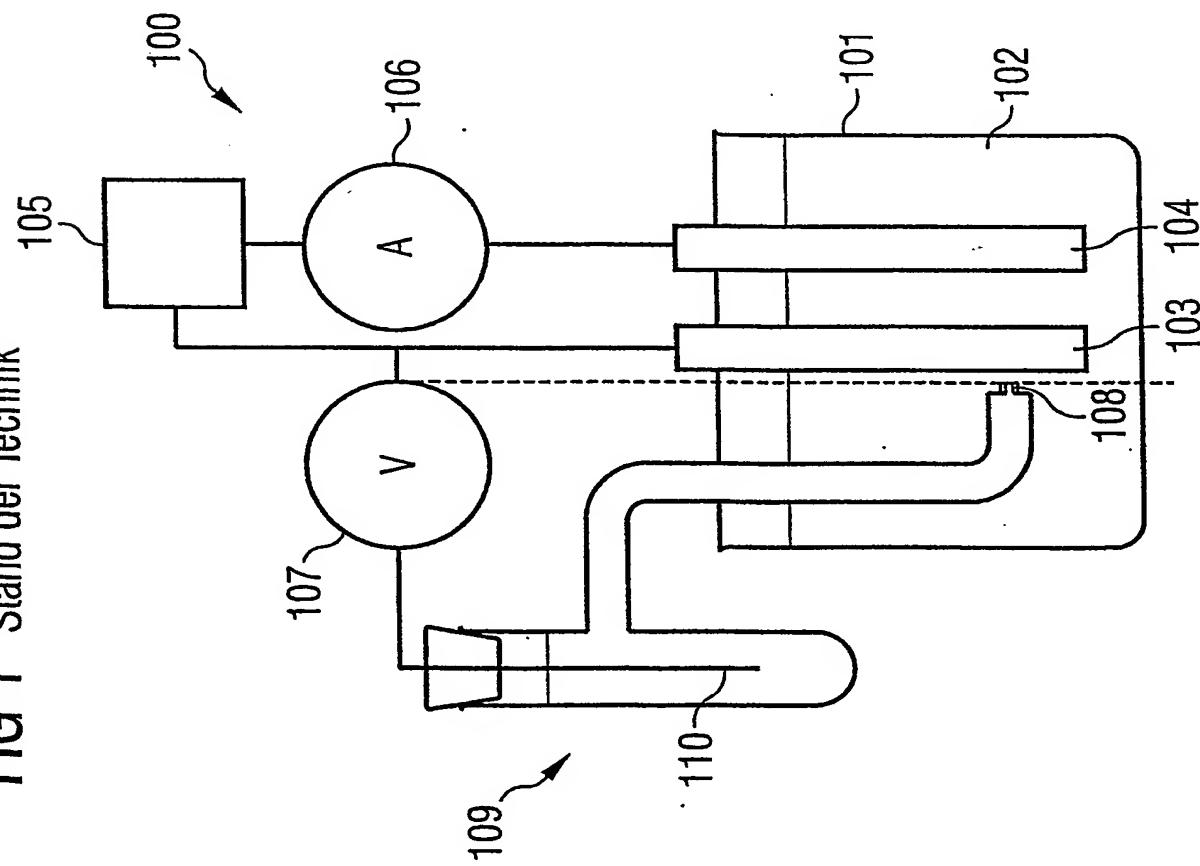


FIG 3A

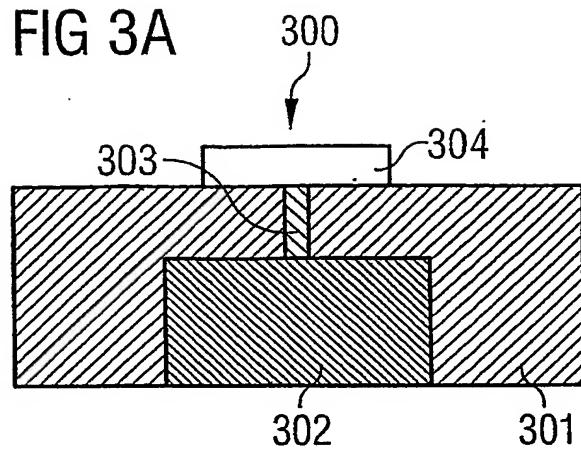


FIG 3B

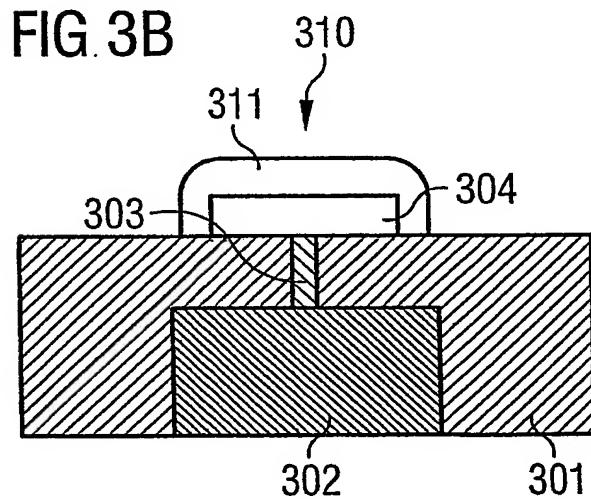


FIG 3C

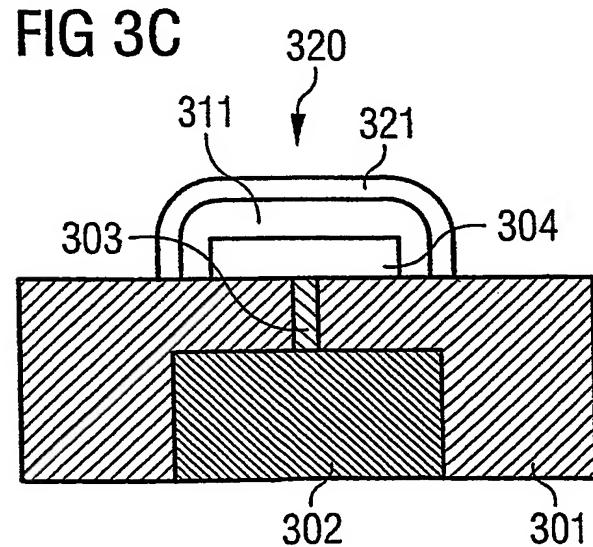


FIG 4A

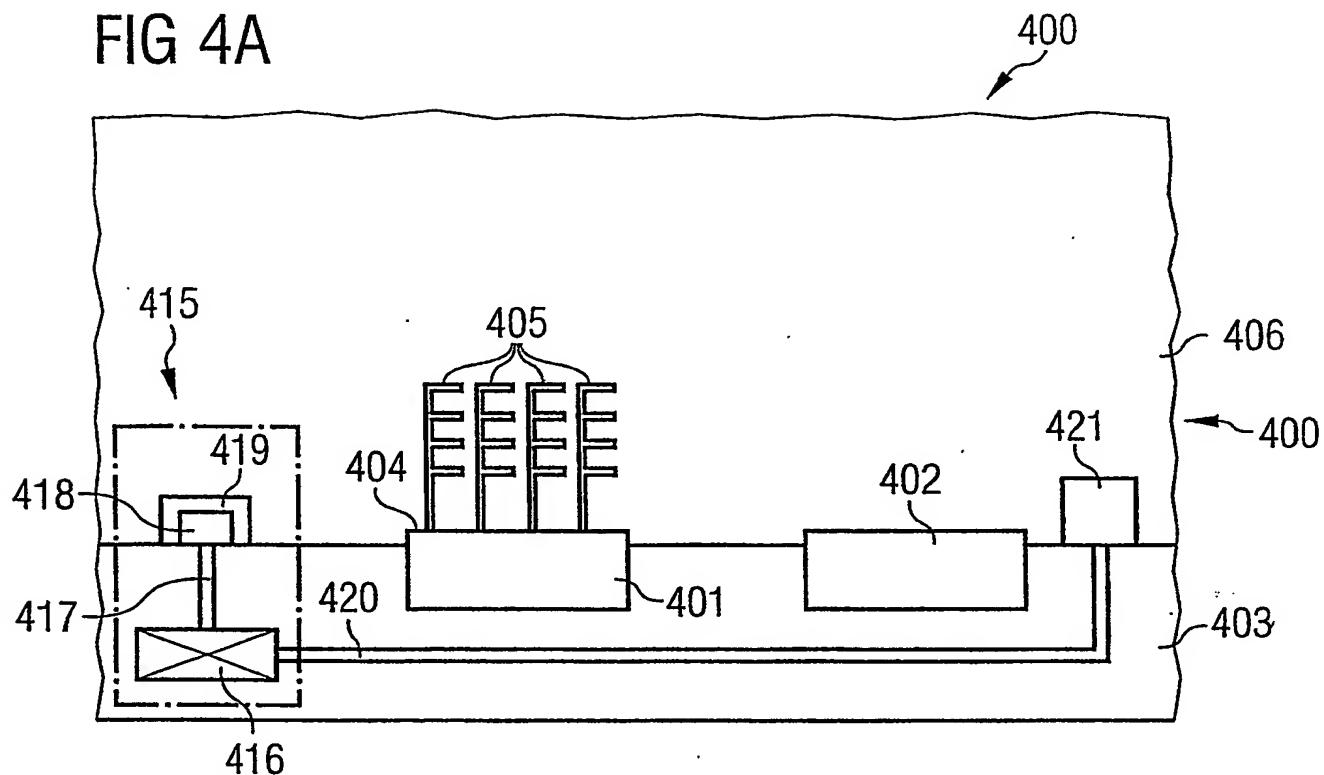


FIG 4B

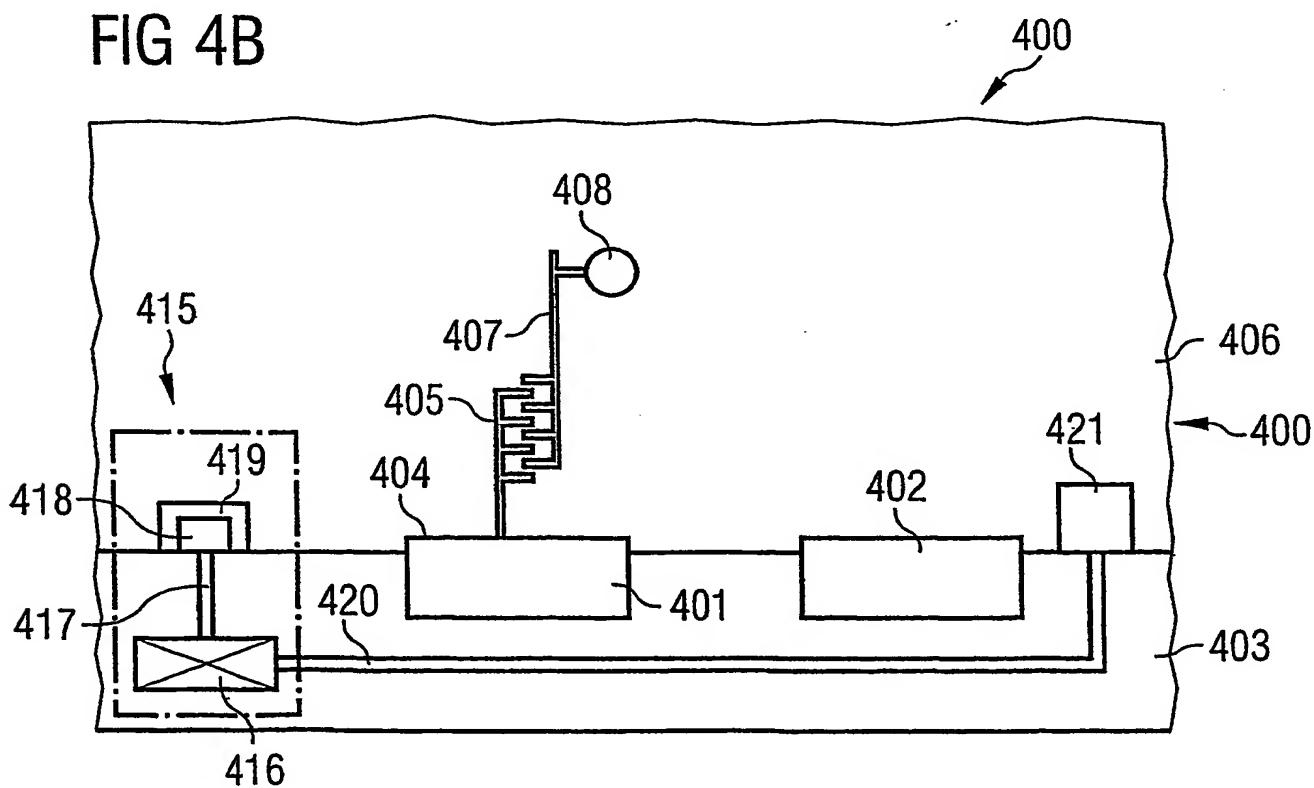
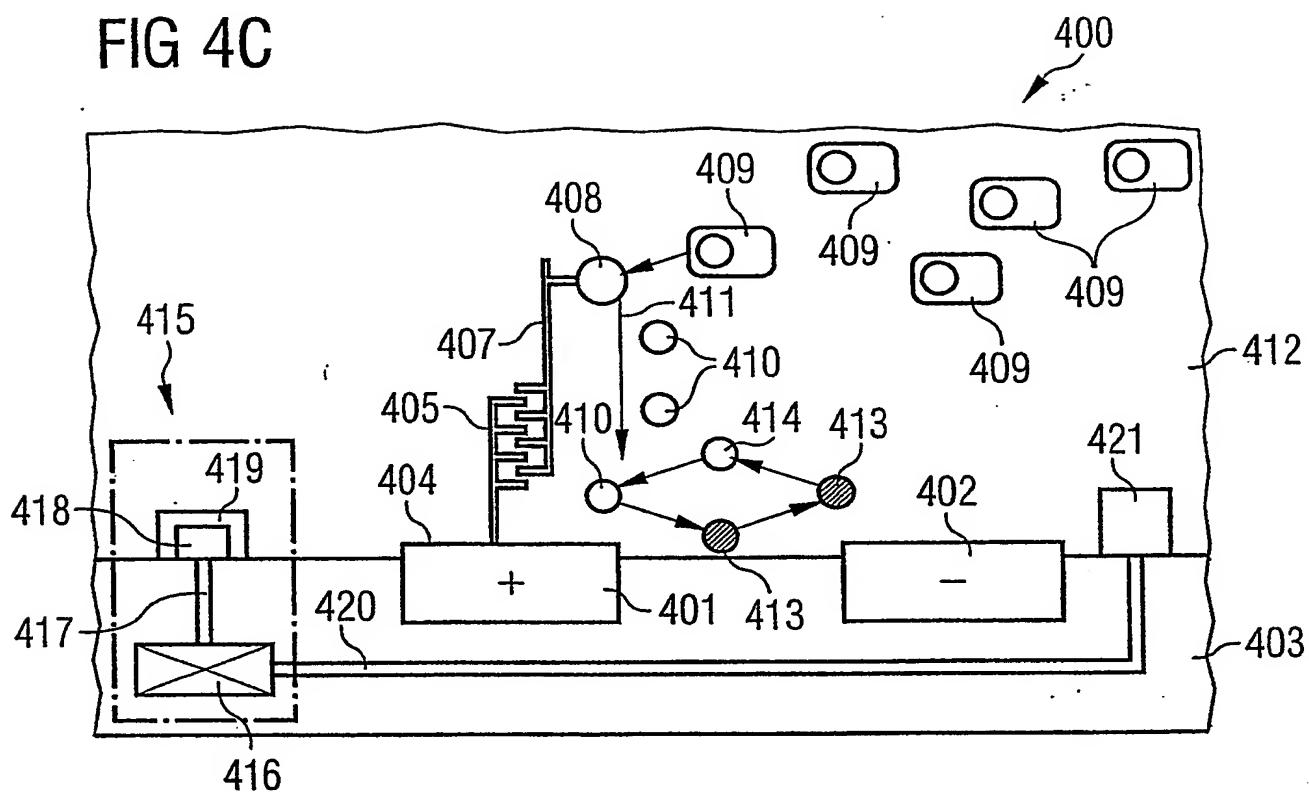


FIG 4C



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 03/03123A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N27/30

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 299 778 A (STANFORD RES INST INT) 18 January 1989 (1989-01-18)	1,3-12
Y	abstract; figures 2-6 page 2 example 1 -----	2
Y	DATABASE WPI Section Ch, Week 198152 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class A85, AN 1981-95657D XP002269535 & JP 56 146218 A (MATSUSHITA ELEC IND CO LTD), 13 November 1981 (1981-11-13) abstract -----	2 -/-

 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

9 February 2004

Date of mailing of the International search report

01/03/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Klein, M-O

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE 03/03123

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 387 026 A (LOWE CHRISTOPHER ROBIN ;PLESSEY OVERSEAS (GB)) 12 September 1990 (1990-09-12) abstract; figures 1,2 column 3, line 7-30 column 5, line 43 -column 7, line 24 ----	1,3-12
A	EP 0 152 541 A (COMP GENERALE ELECTRICITE) 28 August 1985 (1985-08-28) abstract; figures 3,7 page 5, line 10-15 page 8, line 8-17 ----	1,2,6-12
A	US 2002/123048 A1 (GAU VINCENT JEN-JR) 5 September 2002 (2002-09-05) the whole document ----	1-12
A	EP 0 321 737 A (ABBOTT LAB) 28 June 1989 (1989-06-28) the whole document ----	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern

cation No

PCT/DE 03/03123

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)			Publication date
EP 0299778	A 18-01-1989	US 4874500 A	17-10-1989	CA 1298873 C	14-04-1992
		EP 0299778 A2	18-01-1989	JP 1112149 A	28-04-1989
JP 56146218	A 13-11-1981	JP 1458357 C	28-09-1988	JP 63004331 B	28-01-1988
EP 0387026	A 12-09-1990	GB 2229005 A	12-09-1990	EP 0387026 A2	12-09-1990
		JP 3017547 A	25-01-1991		
EP 0152541	A 28-08-1985	FR 2554593 A1	10-05-1985	DE 3478146 D1	15-06-1989
		EP 0152541 A1	28-08-1985	FR 2596155 A2	25-09-1987
US 2002123048	A1 05-09-2002	AU 6114501 A	12-11-2001	CA 2407973 A1	08-11-2001
		CN 1440454 T	03-09-2003	EP 1278821 A1	29-01-2003
		JP 2003532090 T	28-10-2003	WO 0183674 A1	08-11-2001
EP 0321737	A 28-06-1989	US 4836908 A	06-06-1989	AT 109565 T	15-08-1994
		AU 2660888 A	22-06-1989	CA 1290016 C	01-10-1991
		DE 3850947 D1	08-09-1994	DE 3850947 T2	01-12-1994
		EP 0321737 A2	28-06-1989	ES 2060639 T3	01-12-1994
		JP 1207656 A	21-08-1989		